MAC-344 Arquitetura de Computadores Lista de Exercícios No. 2

Obs.:

A forma de entrega preferida é por email.

Como este exercício envolve alguns desenhos, creio que o mais fácil é fazer os desenhos à mão livre, tirar uma foto e enviar o jpg.

Mas caso ache mais fácil fazer em papel, também não há problema.

- 1. Mostre o desenho (usando ou a notação do diagrama de palito com cores ou a notação sem cores, como vistas em aula) de
 - (a) uma porta NOR de três entradas
 - (b) uma porta NAND de três entradas.
- 2. Qual dessas fórmulas abaixo representam a resistência efetiva de condução r_{ef} de um transistor MOS? (Basta escolher uma das alternativas.)

(a)
$$r_{ef} = \alpha W/L$$

(b)
$$r_{ef} = \alpha L/W$$

(b)
$$r_{ef} = \alpha L/W$$

(c) $r_{ef} = \alpha L^2/W^2$

(d)
$$r_{ef} = \alpha \sqrt{L/W}$$

- (e) Nenhuma das anteriores.
- 3. Qual das duas tecnologias é a mais utilizada hoje? (Basta escolher uma das alternativas.)
 - (a) Tecnologia NMOS.
 - (b) Tecnologia CMOS.
- 4. Desenhe dois transistores A e B de comprimentos e larguras apropriados tal que A tenha resistência de condução 8 vezes maior que B. (Indique os nomes das camadas: isto é, poli-silício, difusão...)